

فصلنامه فناوری خلأ بالا

تابستان ۱۴۰۰
شماره ۲



مرکز فناوری خلأ بالا تکیه بر دانش و تجربه متخصصان داخلی از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های لایه نشانی تحت خلأ به روش تبخیر فیزیکی مواد (PVD) آغاز کرده است. در این سه دهه که از فعالیت این مرکز گذشته، سامانه‌ها و زیرسamanه‌های زیادی در این زمینه به بازار عرضه کرده است.

در این شماره می‌خوانید:

- صفحه ۲
- صفحه ۳
- صفحه ۴
- صفحه ۵
- صفحه ۶

- اخبار مرکز فناوری خلأ
- معرفی تفونگ الکترونی
- نشت و نشت‌یابی در خلأ
- روایت تدوین یک استاندارد
- استانداردهای انتشار یافته ISO در زمینه فناوری خلأ

در فصلنامه‌های این مرکز سعی می‌شود علاوه بر معرفی این محصولات و کاربردهای آن به برخی موارد پایه‌ای در زمینه فناوری خلأ و اخبار این حوزه نیز پرداخته شود.

نصب و تحویل دهی دستگاه لایه نشانی PVD تحت خلأ به دانشگاه شاهد تهران



به همت کارشناسان و متخصصان مرکز فناوری خلأ بالا، سامانه لایه نشانی نیمه اتوماتیک تبخیر مقاومتی و اسپاترینگ مدل ETS-I160 طراحی، ساخته و در آزمایشگاه لایه نشانی دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد نصب و راه اندازی شد. این سامانه دارای یک محفظه ۱۱۰ لیتری استیل است که توسط دو پمپ توربومولکولار و روتاری خلأ می شود. به علاوه این سامانه مجهز به کاتد مگنترون اسپاترینگ ۳ اینچ، منبع تبخیر مقاومتی، نمونه گردان با قابلیت تنظیم دور، گرمکن ۳۰۰ درجه نمونه، ضخامت سنج و... است. از این سامانه برای لایه نشانی مواد مختلف با خلوص بالا، با حفظ استوکیومتری استفاده می شود.

چاپ دو مقاله علمی پژوهشی با همکاری محققان گروه فناوری خلأ

در تابستان امسال دو مقاله علمی پژوهشی با عنوانی:

Comparing half-metallic, MOKE, and thermoelectric behavior of the CrTiZ (Z= As, P) half-Heuslers: The effect of thickness and film DFT study the effect of thickness and film homogeneity on the optical and microstructures of the ZrO₂ thin films prepared by electron beam evaporation method.

به ترتیب در دو مجله

به "Optical and Quantum Electronics" و "Materials Research Express"

چاپ رسیده است.

این دو مقاله حاصل همکاری محققین گروه پژوهشی فناوری خلأ جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دیگر بوده است.



اتمام فاز دوم قرارداد فروش دستگاه لایه نشانی تحت خلأ با دانشگاه جهرم

فاز اول و دوم قرارداد فروش سامانه لایه نشانی نیمه اتوماتیک تبخیر مقاومتی مدل EDS-100 که در خرداد ماه ۱۴۰۰ با دانشگاه جهرم منعقد شده بود، با موفقیت به انجام رسید.

این سامانه دارای یک محفظه ۴۰ لیتری از جنس استیل است؛ که توسط دو پمپ

دیفیوژن و روتاری خلأ می شود.

به علاوه این سامانه مجهز به دو منبع تبخیر مقاومتی، نمونه گردان با قابلیت تنظیم دور، گرمکن ۳۰۰ درجه نمونه، ضخامت سنج و... است.

معرفی تفنج الکترونی



کاربردها

- تبخیر و لایه نشانی مواد دیرگداز
Ni, Pt, Ir, Rh, Ti, V, Zr, W, Ta, Mo, Al₂O₃, SiO₂, SiO₂, SnO₂, TiO₂, ZrO₂
و بسیاری مواد دیگر
- ساخت لایه های ضد سایش و خوردگی در صنایع
برش و ابزار
- ساخت لایه های مقاوم در برابر سایش و حرارت در
صنعت هوافضا
- ساخت ادوات نیمه هادی
- ساخت مدارات مجتمع
- فوتونیک و اپتوالکترونیک



مزایای لایه نشانی با تفنج الکترونی در مقایسه با روش های دیگر

- کنترل دقیق ساختار و مورفولوژی
- تمرکز دقیق انرژی گرمایی بر روی هدف و مصرف انرژی پایین تر
- قابلیت لایه نشانی مواد دیرگداز
- خلوص بالاتر لایه نسبت به روش مقاومتی
- بهره وری ماده هدف بالاتر
- سرعت لایه نشانی نسبتاً بالا (۰/۱ تا ۱۰۰ نانومتر بر دقیقه)
- عدم نیاز به حضور گاز خنثی در حین لایه نشانی (فشار کاری: 10^{-5} - 10^{-6} تور)

تفنج الکترونی منبعی است که با عبور جریان از یک فیلامان، آن را داغ کرده و الکترون تولید می کند.

الکترون های تولید شده تحت تاثیر میدان الکتریکی و مغناطیسی انرژی گرفته، متمرکز شده و بصورت پرتوی الکترونی به سمت بوته ای که ماده مورد نظر برای تبخیر و لایه نشانی در آن قرار دارد، هدایت می شوند. الکترون های پرانرژی برخورد کننده با ماده هدف، باعث داغ شدن و تبخیر آن می شوند.

با توجه به انرژی بالای الکترون ها امکان تبخیر و ایجاد لایه نازک از مواد دیرگداز که با سایر روش ها قابلیت لایه نشانی ندارند مهیا می شود.

تفنج الکترونی برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۰ توسط مرکز فناوری خلأ جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ساخته شده است و در حال حاضر یکی از محصولات اصلی و بهینه این مرکز است که در بسیاری از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.

قطر پرتوی این تفنج الکترونی ۶ میلی متر و بیشینه جریان الکترونی ۵/۰ آمپر و انرژی پرتو ۶ کیلوولت است. از این زیرسامانه می توان در کنار چشممه پرتوی یون که یکی دیگر از محصولات پرکاربرد این مرکز است، برای دستیابی به لایه های چگال و با چسبندگی بسیار بالا استفاده کرد.

نشت و نشت‌یابی در خلأ

به طور کلی نشت به افزایش فشار بر حسب میلی‌بار در مدت یک ثانیه در محفظه‌ای به حجم یک لیتر گفته می‌شود و واحد آن $mbar.lit/s$ است. مقدار نشت به خصوص نشت کاذب به فشار و دمای محیط بستگی دارد. این مسئله را با استی مدنظر قرار داد، که هیچ محفظه‌ی خلأ بدون نشت وجود ندارد و اگر سیستم خلأ بدون اتصال به پمپ رها شود، پس از مدتی فشار آن بالا می‌رود. با توجه به فشار مورد انتظار در محفظه مقدار نشت مجاز برای سیستم خلأ تعریف می‌شود.

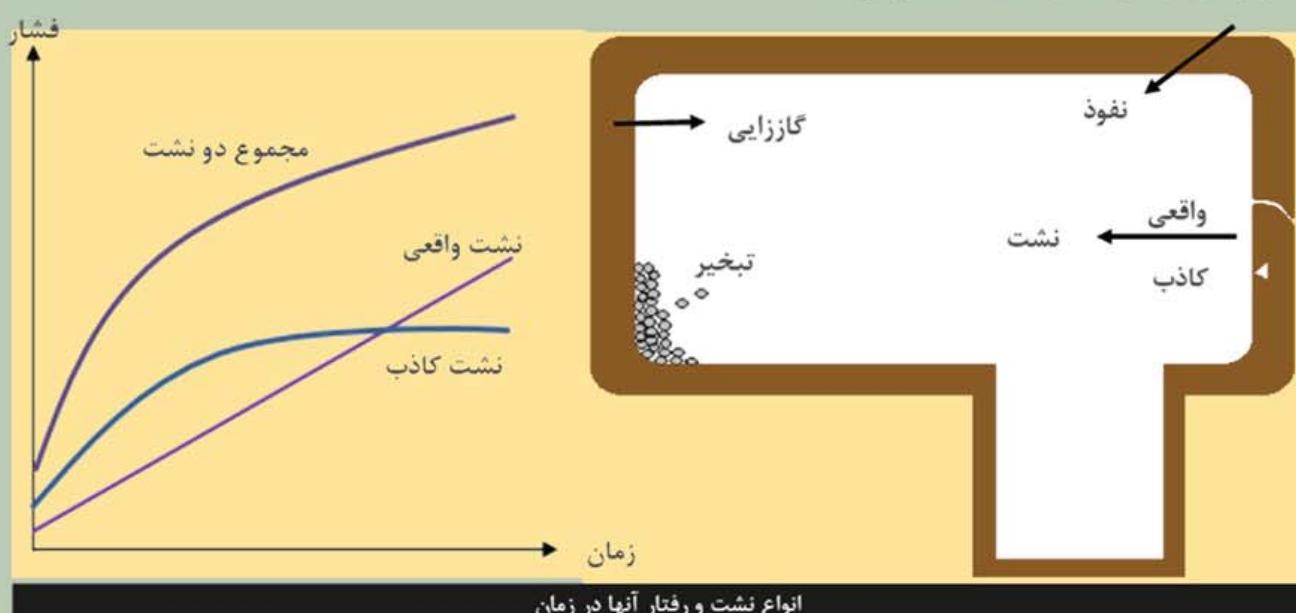
براین اساس می‌توان مقدار افزایش فشار مجاز در یک بازه زمانی مشخص را تعیین کرد.

آب‌بندی خوب	نشت قابل قبول	مشکل آب‌بندی	$q = \frac{\Delta P}{\Delta t} \times V (mbar.lit/s)$
$< 10^{-4}$	10^{-3}	$> 10^{-2}$	خلأ متوسط
$< 10^{-6}$	10^{-5}	$> 10^{-4}$	خلأ بالا

* انواع نشت

نشت ممکن است واقعی، کاذب یا مجموع این دو باشد. نشت واقعی در اثر ورود گاز از خارج به داخل محفظه از سوراخ ریز یا درزهای ناخواسته ایجاد می‌شود. مقدار این نشت در طول زمان ثابت است و در یک شیب ثابت باعث بالا رفتن فشار می‌شود.

اما نشت کاذب در اثر گاززایی مواد داخل محفظه یا نفوذ گازهای بسیار ریز از بیرون به داخل محفظه یا تبخیر مواد با فشار بخار پایین در داخل محفظه و یا دلایل دیگر صورت می‌گیرد. مقدار نشت کاذب در طول زمان، با افزایش زمان پمپینگ کاهش و تاثیرش در افزایش فشار محفظه کاهش می‌یابد.



روش‌های اندازه‌گیری نشت

دو روش اصلی برای اندازه‌گیری میزان نشت یک سیستم خلا وجود دارد.

* روش کم فشار * روش پر فشار

- در روش کم فشار که معمولاً برای بررسی نشتی در تجهیزات خلا از آن استفاده می‌شود، محفظه تا فشار نهایی توسط پمپ‌های خلا تخلیه می‌شود و سپس ارتباط محفظه از سیستم پمپینگ قطع می‌شود. در ادامه افزایش فشار در یک مدت زمان معین اندازه‌گیری شده و مقدار نشت محاسبه می‌گردد. این روش دقیق‌تر اما آهنگ نشت محاسبه شده در این روش شامل مجموع نشت واقعی و کاذب است. برای پیدا کردن نشت واقعی می‌توان محفظه را سرد کرد تا نشت‌های کاذب تا حدودی حذف شوند.

- در روش پر فشار محفظه در فشاری بالاتر از فشار اتمسفر قرار داده می‌شود. سپس در یک مدت زمان مشخص تغییرات فشار ثبت می‌شود. به این ترتیب می‌توان نرخ نشتی واقعی را بدست آورد. اما دقیق‌تر این روش کمتر از روش کم فشار است و به علاوه برخی محفظه‌ها و قطعات امکان افزایش فشار ندارند و آسیب می‌بینند.

* ردیابی محل نشت

برای پیدا کردن محل نشت روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان به تست حباب، نشت‌یاب هالوژنی، نشت‌یاب هلیومی، استفاده از طیفسنج جرمی و نشت‌یاب کویل تsla اشاره کرد.

اما یکی از ساده‌ترین روش‌ها پاشش سیالی با وزن جرمی متفاوت از هوا (غالباً الكل) به محل‌های احتمالی نشت و قرائت فشار با خلأ‌سنچ‌هایی که فشار خوانده شده در آنها به نوع گاز بستگی دارد (مثل خلأ‌سنچ پیرانی یا یونیزاسیون) است. در این حالت در صورت وجود نشتی، بسته به وزن جرمی سیال پاشیده شده به محل مورد بحث فشار ناگهان بالا یا پایین می‌رود.

یکی دیگر از روش‌های متداول مکان‌یابی نشت، استفاده از نشت‌یاب هلیومی است. که به دو صورت کم فشار و پرفشار قابل اجراست.

در روش پرفشار محفظه مورد بررسی را از هلیوم پر کرده و سپس آشکارساز هلیومی را به نقاط مشکوک به نشت نزدیک می‌کنیم، در صورت نشت هلیوم نشت‌یاب هلیومی هشدار می‌دهد.

در روش کم فشار محفظه تحت بررسی را به صورت موازی به سیستم پمپینگ و نشت‌یاب هلیومی متصل کرده و سپس به نزدیکی نقاط مشکوک، هلیوم اسپری می‌کنید در صورت وجود نشتی در محفظه هلیوم به داخل محفظه رفته و توسط نشت‌یاب هلیومی شناسایی شده و هشدار داده می‌شود.



نشت یاب کویل تsla



تست حباب



نشت یاب هلیومی

روایت تدوین یک استاندارد

عضو اشتراک گذاشته شده و اصلاح و تکمیل می‌شود. این فرآیند در حدود ۲۴ تا ۳۶ ماه زمان می‌برد. به علاوه با گذشت شش سال از انتشار هر استاندارد، استاندارد موجود مجدد بررسی می‌شود تا در صورت وجود تناقص با یافته‌های جدید علمی یا صنعتی اصلاح و بروزرسانی شود.

در حال حاضر ۸ استاندارد در رابطه با پمپ‌های خلأ و عملکرد آنها، ۹ استاندارد در زمینه انواع خلأ‌سنج و کالیبراسیون و ۸ استاندارد دیگر نیز در بخش اتصالات و شیرهای خلأ توسط کمیته فنی فناوری خلأ سازمان استاندارد ISO منتشر شده و دارای اعتبار است.

لیست این استانداردها در صفحه بعدی این خبرنامه آمده است. ایران عضو اصلی کمیته فنی فناوری خلأ (ISO-TC112) است و بایستی بر روی همه استانداردهای این حوزه نظر دهد.

دبیرخانه کمیته متناظر فناوری خلأ در ایران در جهاددانشگاهی صنعتی شریف مستقر است و استانداردهای در دست تدوین در مراحل مختلف را بین صاحب‌نظران این حوزه در داخل کشور به اشتراک گذاشته و پس از جمع‌آوری و یکپارچه کردن نظرات، آن را برای سازمان استاندارد ISO ارسال می‌کند.

استانداردسازی اولین بار در سال ۱۹۴۱ با هدف ایجاد زبان مشترک بین سازنده و مصرف کننده انجام شد. با این کار سازنده و مصرف کننده دقیقاً می‌دانستند چه چیزی را با چه مشخصات عملکردی بایستی تحويل دهنند و تحويل بگیرند. بنابراین به مرور در هر کشوری سازمان استاندارد برای تنظیم و سندیت بخشیدن به این استاندارد تأسیس شد. کم کم با افزایش روابط اقتصادی بین کشورها و تجارت بین الملل لازم شد که زبان استاندارد بصورت واحد و مشترک بین همه کشورها ایجاد شود. به همین منظور سازمان استاندارد بین المللی ISO با مشارکت بیش از ۲۵ کشور در ژنو سوئیس تأسیس شد.

در حال حاضر ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نیز به این سازمان پیوسته‌اند و با توجه به منافع ملی خود در تدوین استانداردهای بین المللی ISO مشارکت می‌کنند. یک استاندارد از مرحله پیشنهاد شدن آن توسط یک کشور تا مرحله تأیید نهایی و انتشار عمومی، چندین بار بین کشورهای



استانداردهای انتشار یافته ISO در زمینه فناوری خلأ

- استانداردهای مرتبط با پمپ‌های خلأ و عملکرد آنها

- ISO 3529-2:2020: Vacuum technology — Vocabulary — Part 2: Vacuum pumps and related terms
- ISO 1608-1:1993: Vapor vacuum pumps — Measurement of performance characteristics
 - Part 1: Measurement of volume rate of flow (pumping speed)
- ISO 1608-2:1989: Vapor vacuum pumps — Measurement of performance characteristics
 - Part 2: Measurement of critical backing pressure
- ISO 21360-1:2020: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance
 - Part 1: General description
- ISO 21360-2:2020: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance
 - Part 2: Positive displacement vacuum pumps
- ISO 21360-3:2019: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum pump performance
 - Part 3: Specific parameters for mechanical booster vacuum pumps
- ISO 21360-4:2018: Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance
 - Part 4: Turbomolecular vacuum pumps
- ISO 27892:2010: Vacuum technology — Turbomolecular pumps — Measurement of rapid shutdown torque

- استانداردهای مرتبط با خلأ‌سنج‌ها و کالیبراسیون

- ISO 3567:2011: Vacuum gauges — Calibration by direct comparison with a reference gauge
- ISO 19685:2017: Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for Pirani gauges
- ISO 20146:2019: Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for capacitance diaphragm gauges
- ISO/TS 20175:2018: Vacuum technology — Vacuum gauges — Characterization of quadrupole mass spectrometers for partial pressure measurement
- ISO/TS 20177:2018: Vacuum technology — Vacuum gauges — Procedures to measure and report outgassing rates
- ISO 14291:2012: Vacuum gauges — Definitions and specifications for quadrupole mass spectrometers
- ISO 27893:2011: Vacuum technology — Vacuum gauges — Evaluation of the uncertainties of results of calibrations by direct comparison with a reference gauge
- ISO 27894:2009: Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications for hot cathode ionization gauges

- استانداردهای مرتبط با اتصالات و شیرهای خلأ

- ISO 1609:2020: Vacuum technology — Dimensions of non-knife edge flanges
- ISO 2861:2020: Vacuum technology — Dimensions of clamped-type quick-release couplings
- ISO 3529-1:2019: Vacuum technology — Vocabulary — Part 1: General terms
- ISO 3669:2020: Vacuum technology — Dimensions of knife-edge flanges
- ISO 9803-1:2020: Vacuum technology — Mounting dimensions of pipeline fittings
 - Part 1: Non knife-edge flange type
- ISO 9803-2:2020: Vacuum technology — Mounting dimensions of pipeline fittings
 - Part 2: Knife-edge flange type
- ISO 21358:2020: Vacuum technology — Right-angle valve — Dimensions and interfaces for pneumatic actuator
- ISO 27895:2009: Vacuum technology — Valves — Leak test

خدمات و توانائی‌های تخصصی مرکز فناوری خلاً بالا

- * طراحی و ساخت سیستم‌های لایه‌نشانی در خلاً بالا و تجهیزات جانبی طبق سفارش
- * تعمیر و نگهداری و راه‌اندازی مجدد انواع سیستم‌های لایه‌نشانی در خلاً
- * تأمین کننده انواع تجهیزات خلاً شامل:
انواع پمپ، خلاسنچ، شیرهای خلاً، روغن‌های خلاً، کریستال، بوته و ...
- * انجام پروژه‌های لایه‌نشانی خاص به روش PVD
- * برگزار کننده دوره‌های آموزشی مرتبط با فناوری خلاً
- * ارائه مشاوره تخصصی در زمینه طراحی و ساخت در انجام پروژه صنعتی، نیمه صنعتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی

نشانی: تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، خیابان شهید قاسمی، پلاک ۷۱



تلفن: ۰۲۱-۶۶۰۷۵۶۱۸



نمبر: ۰۲۱-۶۶۰۷۵۶۱۳



ایمیل: hivac@jdsharif.ac.ir



سایت: <http://sharif.acecr.ac.ir/fa>



jdsharif.ac.ir/hivac-ce

jdsharif.ac.ir/hivac-gr

hivac@jdsharif.ac.ir

sharif.acecr.ac.ir/fa/page/4302

sharif.acecr.ac.ir/fa/page/4296